

01	決算概要	 P.03
02	中期経営計画	 P.08
03	新規事業 (LEシステム/RSPDH)	 P.21
04	会社概要	 P.28
05	Appendix	 P.51

目次

2025年12月期 第3四半期 決算概要

2025年12月期 第3四半期 決算概況



			(百	万円)	2024年12月期 第3四半期	2025年12月期 第3四半期	前同比	差額
売		上		高	44,554	58,583	31.5%	14,029
売	上		原	価	30,277	40,574	34.0%	10,297
売	上	総	利	益	14,277	18,008	26.1%	3,731
販	売	管	理	費	4,607	6,945	50.7%	2,338
営	業		利	益	9,669	11,062	14.4%	1,393
営	業	外	収	益	1,982	2,360	19.1%	378
営	業	外	費	用	575	1,404	2 144.2%	829
経	常		利	益	11,075	12,018	8.5%	943
親会四	社 株 :	主に	1.10 11-0	する 益	5,593	6,669	19.2%	1,076
一株当	当たり四	1半期	純利益	(円)	212.16	252.22	18.9%	40.06

主な要因説明

(1)

補助金収入(政府からGRITEKへ) 861百万円→1,152百万円

(2

為替差損 42百万円→462百万円

※第2四半期比では、円安基調の影響を受け改善傾向 為替差損第2四半期 822百万円→462百万円

2025年12月期 第3四半期 セグメント動向



- ・ウェーハ再生事業は、増産設備投資により生産数量が増加し、前年同期比増収増益で推移
- ・プライムウェーハ事業は、8インチウェーハの競争環境激化による単価低下が、前年同期比減収減益に影響
- ・半導体関連装置・部材等事業は、今期より新規事業RSPDHの売上高が加わったこと、 及び既存事業である商社ビジネスの売上回復により前年同期比増収増益

(百万円)

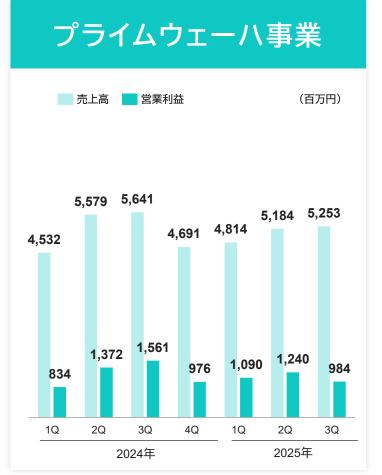
	ウェーハ再	生事業	プライムウ 製造販売		半導体関 部材等		その他、訓	郡整額	連結合	計
		前同比		前同比		前同比		前同比		前同比
売 上 高	20,412	+18.0%	15,251	△ 3.2%	24,278	+93.7%	△1,359	_	58,583	+31.5%
営 業 利 益	7,421	+11.4%	3,313	△12.1%	1,623	+235.3%	△1,296	_	11,062	+14.4%
営業利益率	36.4%	△ 2.1pt	21.7%	△ 2.2pt	6.7%	+2.8pt	_	_	18.9%	△2.8 pt

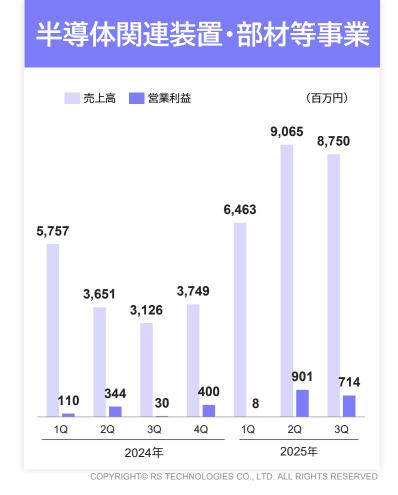
2025年12月期 第3四半期 セグメント別動向 四半期実績グラフ



- ・ウェーハ再生事業は、需要増加を背景に、台南工場の設備投資計画を月産29万枚から30万枚へ変更し生産能力を増強
- ・プライムウェーハ事業は、中国市況の影響により競争激化。今後主力商品を軸とした製品構成の見直しを図る
- ・半導体関連装置・部材等事業の収益は前四半期に引き続き新規事業がけん引。既存事業の事業環境も良好







貸借対照表



・純資産は、前年末比45億円増の1,400億円(前年1,355億円)となった

連結貸借対照表

(百万円)

	2024年12月期	2025年12月期 第3四半期
流動資産	124,894	119,519
現金及び預金	85,224	83,960
受取手形及び売掛金	23,417	22,131
商品及び製品	6,678	4,372
固定資産	57,252	63,631
有形固定資産	45,575	44,978
無形固定資産	689	642
投資その他資産	10,987	18,010
資産合計	182,146	183,151
流動負債	34,804	32,361
支払手形及び買掛金	8,302	8,984
有利子負債	8,754	10,429
固定負債	11,794	10,777
長期借入金	743	353
負債合計	46,598	43,139
純資産	135,548	140,011
負債·純資産合計	182,146	183,151



中期経営計画

中期経営計画 (2025-2027)



・半導体市場の成長に伴い、当社は、引き続き主要事業(再生ウェーハ&プライムウェーハ事業)を中心に、 継続的な設備投資を実施し、収益性及び効率性の向上を図る

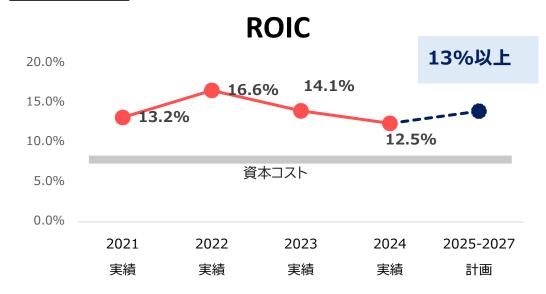
	(百万円)	2023年 12月期 (実績)	2024年 12月期 (実績)	2025年 12月期予算	2026年 12月期予算	2027年 12月期予算
	売上高	51,893	59,200	75,000	88,000	100,000
	営業利益	11,894	13,108	15,100	17,700	21,900
 収益性	営業利益率	22.9%	22.1%	20.1%	20.1%	21.9%
48211	経常利益	14,921	15,668	16,600	19,200	23,400
	経常利益率	28.8%	26.4%	22.1%	21.8%	23.4%
	親会社に帰属する当期純利益	7,703	9,446	8,760	10,270	12,700
効率性	ROIC	14.1%	12.5%		13%以上	
刈竿江	ROE	13.7%	13.8%		14%以上	

資本コストについて



- ・当社連結ROIC及びROEは、CAPMベースの資本コストに対し継続して超過しており良好
- ・2025年~2027年でROIC13%以上、ROE14%以上を計画

資本利益率

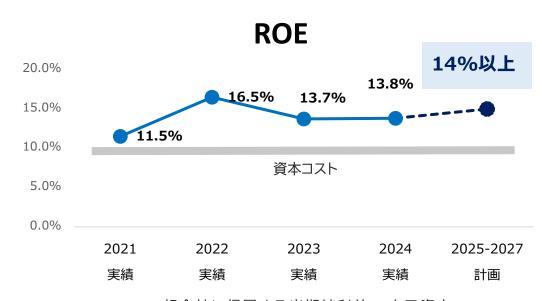


*ROIC= NOPAT÷投下資本 (株主資本+有利子負債)

資本コスト



*WACC=株主資本コストx株主資本/(投下資本)+負債コストx 有利子負債/(投下資本)x(1-実効税率)から当社過去2年の平均値で算出



*ROE= 親会社に帰属する当期純利益÷ 自己資本

当社 株主資本コスト 10.5 %

*株主資本コスト (2024年)=

リスクフリーレート(1.11%)+ベータ値(1.6)xリスクプレミアム(6%)=10.7% 当社2023年株主資本コスト=10.2%より過去2年の平均値で10.5%を算出

主力セグメント動向

0.0%

5.0%

10.0%



- ・ウェーハ再生事業は、高収益体質の事業を確立
- ・プライムウェーハ事業は、中国12インチへの投資を本格化し規模・収益拡大を計画

25.0%

20.0%

30.0%

セグメント別ROIC (2024年) (売上高成長率) ウェーハ再生事業 20% 半導体関連装置·部材等事業 プライムウェーハ事業 18% 16% 14% **ROIC 2.1% ROIC 26.1%** 12% 10% 8% **ROIC 8.3%** 6% 4% 2% *セグメント別ROICは、セグメント資産から非有利子負債を控除した数値で算出 0%

15.0%

① ウェーハ再生事業

- ◆2027までにグローバル生産能力100万枚/月に増強
- ◆市場シェア35 %超へ拡大予定
- ◆台湾大手ファンドリの需要、米国の新規需要、 欧州の新規需要、今後本格化する中国の新規需要を 全方位で取り込んでゆく

② プライムウェーハ事業

- ◆8インチ:2027年迄に生産能力を30万枚超/月に増強
- ◆中国市場シェア10%超へ拡大予定
- ◆12インチ: 2027年以降に生産能力30万枚/月に増強 中国国内の市場動向を見極めて投資実行

③ 半導体関連装置·部材等事業

- ◆商社機能は、この数年で課題であるCCCの改善を行う
- ◆DG Technologies:収益性の改善
- ◆LEシステム:ビジネスモデルの微修正 国内:トータルエネルギーソリューション 中国:地産地消型の電解液工場運営

35.0%

キャッシュ・アロケーション (3か年累計)



・3か年累計のCash-In約550億円とネットキャッシュ約730億円を設備投資とM&Aに活用する

単位 (億円)

約254

約60+

約70+

Cash- In

3年累計 営業CF (2025-2027)

約550

ネットキャッシュ (2024)

約730



Cash-Out

既存事業へ の設備投資 (2025-2027)

約700~

戦略投資(M&A) 約350~

株主還元

・ウェーハ再生事業設備投資

・プライムウェーハ(8インチ)設備投資

・プライムウェーハ(12インチ)設備投資

(8インチ及び12インチプライムウェーハ事業の 2027年投資分は流動的な為、増加する可能性有)

·自家消費型太陽光発電設備投資

・その他

約40 約120

(LEシステム工場投資分約15億円は2024年に投下済み)

・国内外でのM&Aを3~5件

・毎年の配当性向向上

設備投資計画:ウェーハ再生事業



- ・世界の半導体需要が拡大する中、日本・台湾での増産、及び、中国山東省において量産準備中
- ・旺盛な需要に対応すべく、2027年までに月産100万枚超の生産能力を確立予定

日本 総投資額 128年

128億円

2025年度

2026年度

2027年度

13億円

15億円

100億円

- 12インチ再生ウェーハの生産能力拡充 及び微細化対応
- 2025~2027年:月産+12万枚能力増
- 12インチ再生ウェーハ生産能力(月産)

2024年 2025年 2026年 2027年 **32**万枚 **34**万枚 **36**万枚 **44**万枚

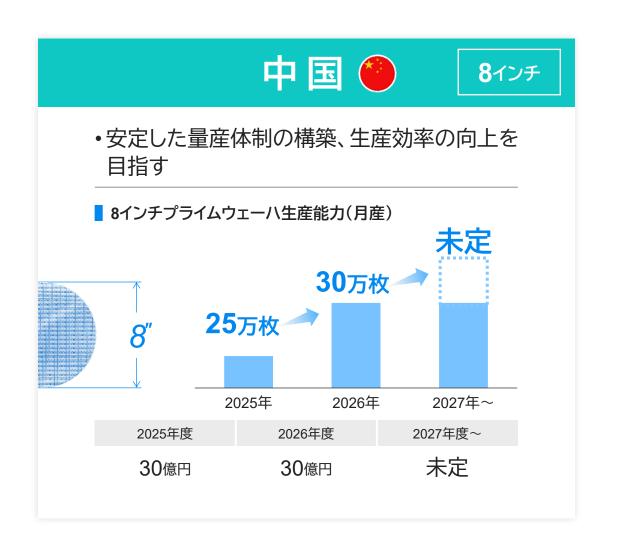


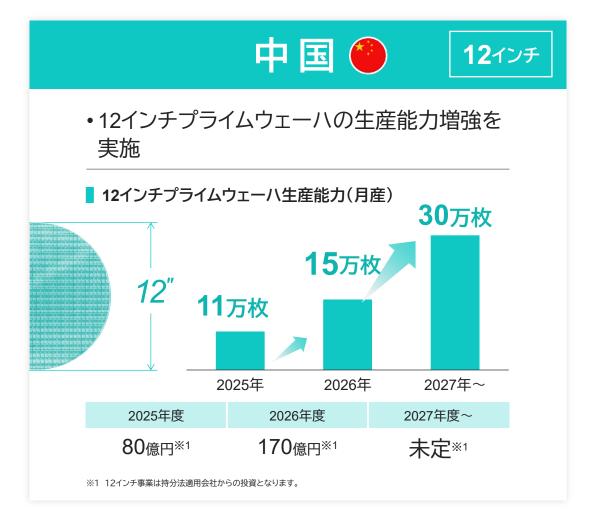


設備投資計画:プライムウェーハ事業



- ・8インチプライムウェーハは、2025~2027年の間に月産25万枚から30万枚超の増産を予定
- ・12インチプライムウェーハは、2025~2027年の間に月産11万枚から30万枚の増産を予定、2027年以降は30万枚を目指す





M&Aターゲット



- ・事業規模拡大に向け、M&Aを実施
- ・「半導体」、「エネルギー」、「新規事業」がM&Aのターゲット



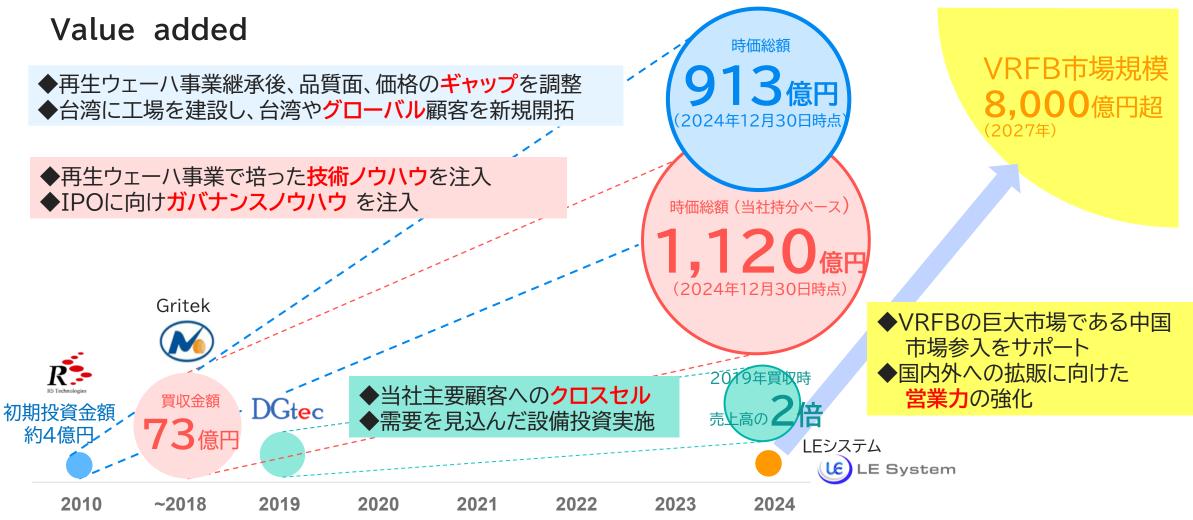
<投資判断基準>

- ◆投資基準(ハードルレート) ≒利回り14~20%
- ◆シナジー効果を重視したターゲット選定
- ◆ 新規事業において成長性のある市場の選定

M&A戦略



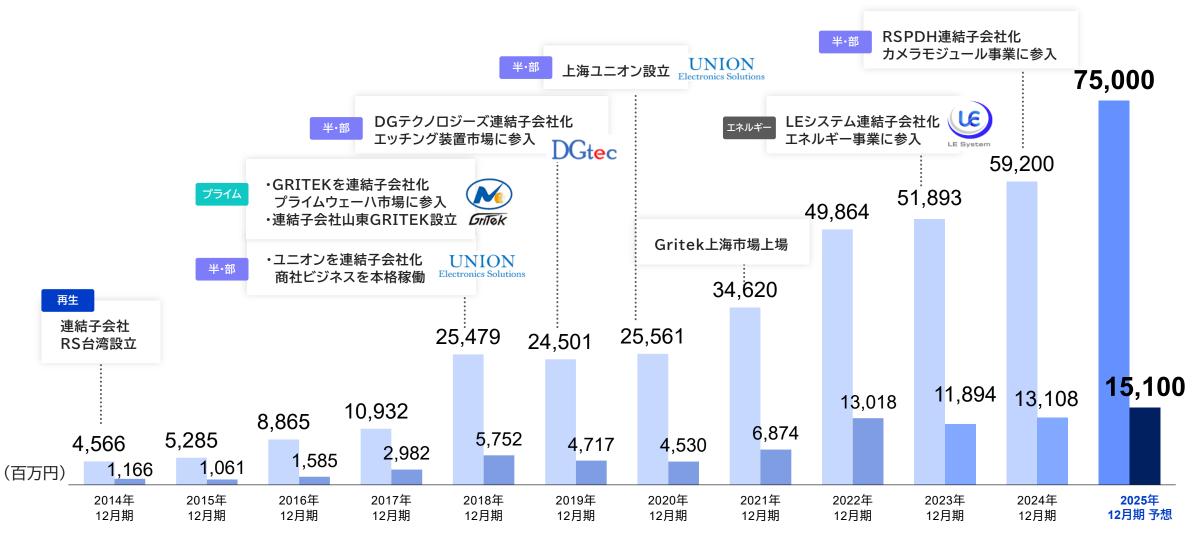
- ・ 営業力、市場との対話力、シナジー効果を成長ドライバーとし短期間で価値向上を果たす
- ・ 今後の事業拡大に向けPMIを強化し、当社グループの企業価値向上に貢献できる体制を構築



M&A実績と売上高推移



・積極的なM&Aを中心とした成長戦略により、CAGR売上高29.2%、営業利益27.4%を達成



RS Technologies の目指す世界

一歩一歩、着実に事業領域および 販売地域を広げていく

		成長拡大
		以区区人

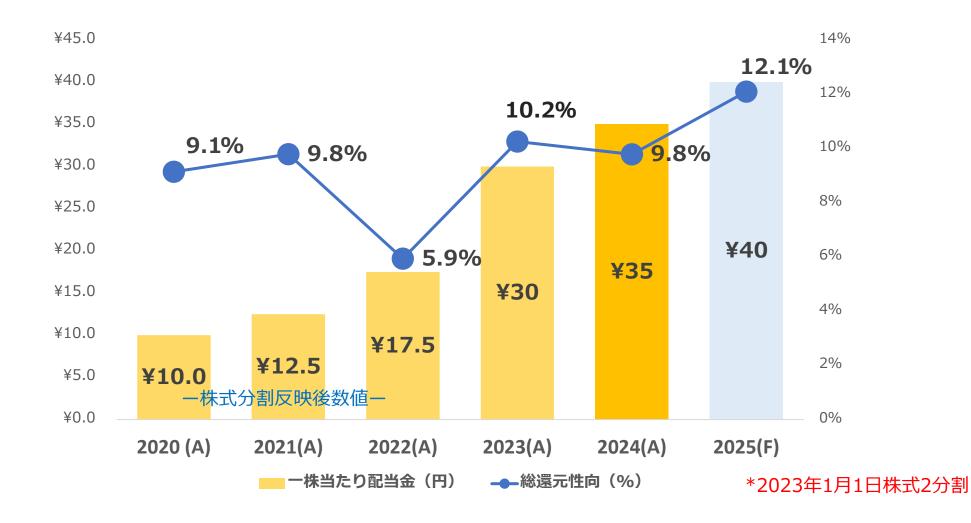
				日本	中国	アジア(中国以外)	欧米
		ウェーハ再生		•		•	
		12in					
製	造	プライムウェーハ	8in他	O	•		
		半導体製造関連消耗財		•	0	•	
半導体製造		半導体製造	半導体製造		0		
事	業	バナジウムレドックスフローバ	バッテリ ー	0	O	0	0
		製造装置		0	0		•
		0	0	•	0		
		その他(太陽光など)		0		•	0
				→ 現事業領域	一地 地	抗大予定 🔘 今後進	出の可能性有

▶ 地域

株主還元



・増配を継続、直近は設備投資やM&Aへの成長投資を優先



米国関税影響について



・連結業績への影響は極めて軽微であると推定

事業	商材	影響	コメント
ウェーハ再生事業	再生ウェーハ	無	関税対象外のため影響なし。対象となった場合、米国への出荷はセグメント全体の約4%であることから影響は軽微。
プライムウェーハ事業	5、6、8インチウェーハ	無	中国国内で、製造販売、原材料調達まで完結しているため影響なし。 お客様であるデバイスメーカーも中国で製造販売を完結させているため、 間接的な影響も軽微。
	シリコン部材	無~軽微	現状は影響なし。米国向けの営業活動に一部支障が発生する可能性はあるが、中期経営計画への影響はなし。
半導体関連装置·部材等事業	半導体製造装置·電子部品 (商社機能)	無~軽微	現状は影響なし。米国向けの営業活動に一部支障が発生する可能性はあるが、中期経営計画への影響はなし。
	エッチング装置用消耗部材 (DGテクノロジーズ)	無	関税対象外のため影響なし。
	VRFB用電解液 (LEシステム)	軽微	現状は影響なし。米国向けの営業活動に一部支障が発生する可能性はあるが、中期経営計画への影響はなし。
	光ピックアップモジュール (RSPDH)	軽微	米国への出荷はなし。組立てに使用する副資材に一部米国製のものがあるが影響は軽微。
12インチ事業 (持分法適用子会社SGRS)	12インチプライムウェーハ	無~軽微	現状は影響なし。中国ウェーハメーカー全体への製造装置等輸入の混乱が 一部発生し市場立ち上がりが遅行する可能性はあるが、長期的には中国 12インチ内製化の動きが強まり、追い風になると予測。

(2025年9月末時点)



新規事業

(LEシステム/RSPDH)

トータルエネルギーソリューション事業に新規参入



- ・2023年12月、M&AによりVRFB用電解液事業を展開するLEシステムを設立
- 2025年1月からはこれまで積み上げた蓄電池の知見に加え、RSテクノロジーズのグループ総合力を活用し、 トータルエネルギーソリューション事業へ参入

■新会社の概要



■ LEシステムの強み

社 名	株式会社LEシステム
設 立	2023年10月13日(事業承継日:2023年12月)
事業内容	VRFB用電解液の製造、販売 トータルエネルギーソリューション事業全般
所 在 地	東京都品川区大井1-47-1NTビル (株式会社RS Technologies内)
製造拠点	福島県双葉郡浪江町
資 本 金	30百万円
代表取締役	大澤 一生(2025年2月1日就任)

- 2023年12月より、旧LEシステムの事業を全面的に承継
- 旧LEシステムの基幹技術は日本で生まれた技術であり、株式会社INCJ(官民ファンド)の出資を含む多くの支援を受けてきた



高品質電解液の 量産プロセスを確立済み



海外含む多数の電池メーカー とのグローバルな協業体制



独自技術によって低コスト での製造を実現(保有特許10件以上)



グループ力を活用、エネルギー ソリューションをトータルで提供

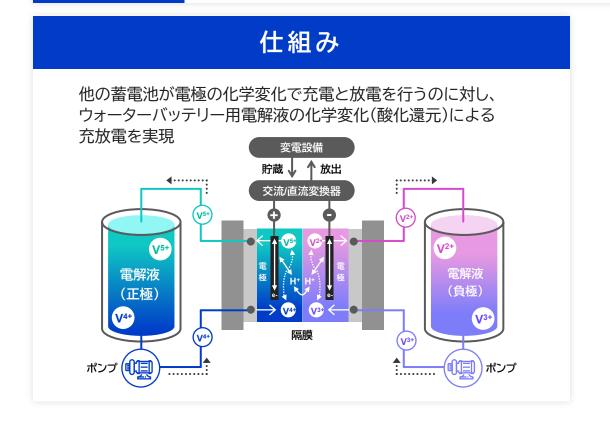
VRFB(バナジウムレドックスフローバッテリー)とは



- VRFBは、バナジウムを用いた電解液を循環・化学反応させることで充電と放電を行う蓄電池
- ・LEシステムでは、このVRFB用電解液を製造・供給している

主要用途

風力発電や太陽光発電等、大規模・大容量の定置式蓄電池としての活用



特徵

充電と放電回数に制限がなく劣化がないことから長期の安定稼働が可能であり、安全性も高く、再生エネルギーとの相性も良い





拡張の自由度長寿命充放電の時間を
自由に設計可能充放電サイクル
に制限がない

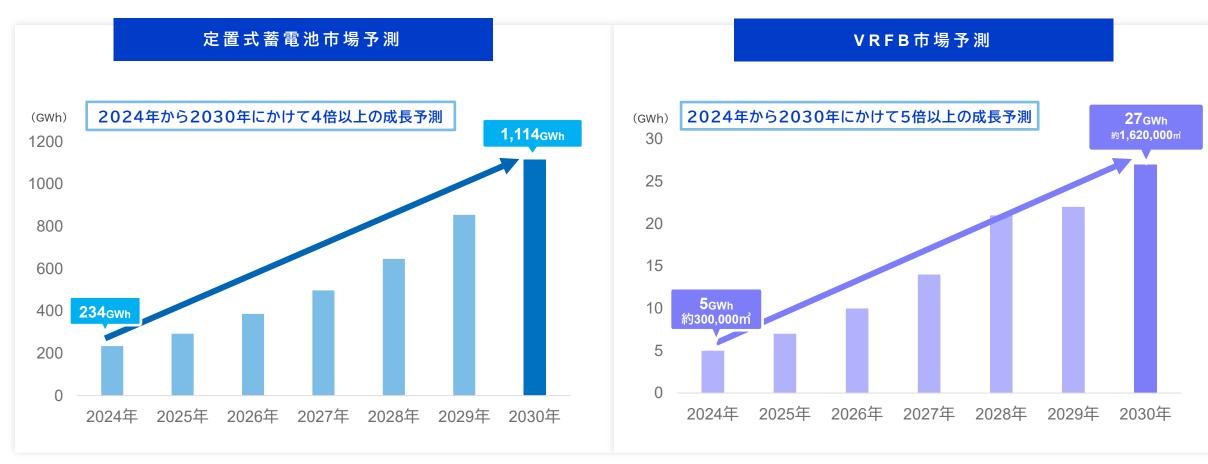


ウォーターバッテリーは大容量の定置式蓄電池として高い安全性と 安定供給が求められる風力・太陽光発電等に最適な特徴を有する

蓄電池市場グローバル予測



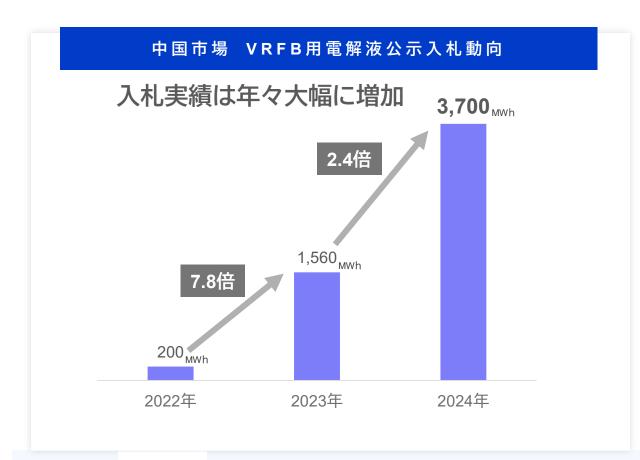
- ・太陽光、風力等の再生可能エネルギー市場拡大を背景に、電力の需給調整用の「定置式蓄電池」需要が増加
- ・VRFBは、現在蓄電池市場で主流であるリチウム電池と比較すると、「安全性」「長寿命」といった特徴があり、
- ・一定のシェアは維持され続けると予測

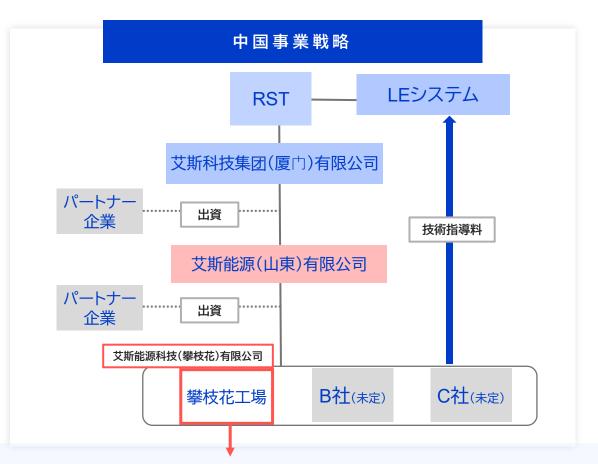


LEシステム(中国事業戦略)



- ・2025年6月に中国のエネルギー関連孫会社「艾斯能源(山東)有限公司」(RS Energy (Shandong) Co.,Ltd.)を設立
- ・パートナー企業との協業や合弁を推進し、レドックスフロー電池の最大市場である中国国内に製造工場を建設予定





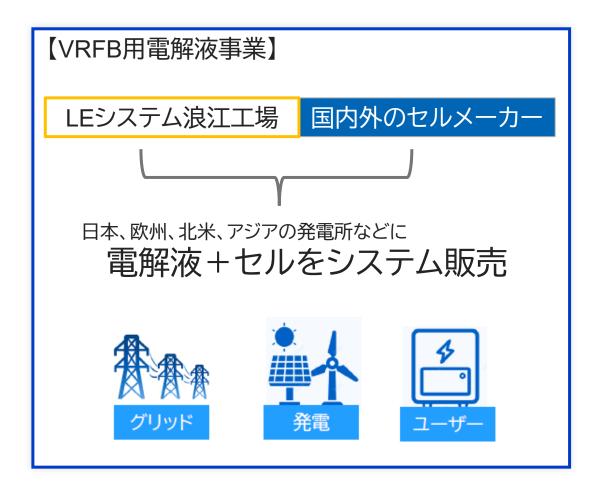


四川省攀枝花市に、中国の製造拠点第一号として攀枝花工場を建設することが決定 2026年中の稼働開始を目指す

LEシステム(日本事業戦略)



- ・福島県浪江工場では、引き続きVRFB用電解液の製造販売を継続し、日本及び海外への出荷を行う
- ・VRFB用電解液ビジネスに加え、電力コスト最適化から蓄電所建設までをお客様に提案できるトータルソリューションプロバイダーとして、ワンストップサービスの提供を行う



【トータルエネルギーソリューション事業】

☑用地開発

☑蓄電システム/電力販売

☑電解液販売

☑蓄電事業運営

☑電力コスト最適化コンサルティング

艾索精密部件(惠州)有限公司(RSPDH)

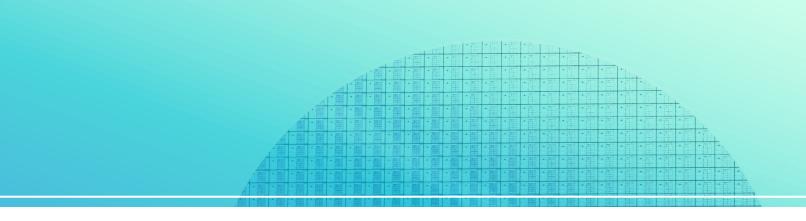


- ・艾索精密部件(惠州)有限公司を2024年12月に連結子会社化
- ・既存事業である光ピックアップモジュールに加え、新たに車載カメラモジュール事業を立ち上げ、更なる事業拡大を目指す
- ・中国マーケットにおける当社の強みを活かし、販路拡大を見込む

< 艾索精密部件(惠州)有限公司の概要>

名称	艾索精密部件(惠州)有限公司(略称、RSPDH)
設立年月日	1995年11月20日
資本金	555百万元
事業内容	光学ピックアップモジュール・ 車載カメラモジュールの製造・販売
所在地	広東省恵州仲恺高新区恵環町恵風東一路9号、11号





会社概要

会社概要



- ・ウェーハ再生事業で世界市場シェア33%のトップ企業※1
- ・中国中央企業※2との合弁事業でプライムウェーハ事業に進出
- ・M&Aによりシナジーの期待できる周辺事業領域に事業を拡大

社	名	株式会社RS Technologies
設	立	2010年12月10日
経営理	▮ 念	「地球環境を大切にし、世界の人々に信頼され、常に創造し挑戦する。」
事業内	图容	 ・シリコンウェーハの再生加工・販売 ・プライムウェーハの製造・販売 ・半導体製造装置向け消耗部材の製造・販売 ・超音波映像装置の販売 ・電子部品の販売 ・エネルギー関連事業 等
本社所在	在地	東京都品川区大井1-47-1 NTビル
製 造 拠	1.点	宮城県、茨城県、福島県、台湾、中国
資本	金	5,701百万円(2024年12月末時点)
代表取紀	締役	方 永義

※1 SEMIデータに基づき弊社にて推計

※2 国有企業のうち、中央政府の管理監督を受ける企業

※3 2024年12月末現在

有研半導体硅材料股份公司 GRITEK (中国)	登録資本 10億人民元 出資比率 40.21% ^{※3} 上場 上海証券取引所 科創板
艾爾斯半導体股份有限公司 (台湾)	資本金 NT \$300 million 出資比率 100%
株式会社 DG Technologies	資本金 100百万円 出資比率 100%
株式会社 ユニオンエレクトロニクスソリューション	資本金 27百万円 出資比率 100%
株式会社LEシステム	資本金 30百万円 出資比率 100%

主 連 結 子会社

沿革



・設立以来、ウェーハ再生事業における世界トップ企業として確固たる地位を確立 2018年に中国の大手プライムウェーハメーカーを連結子会社化したことで、ウェーハ総合メーカーに

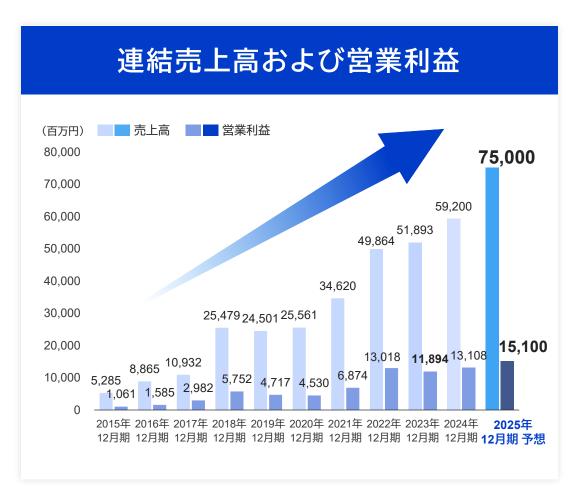
2010年 12月	ウェーハ再生事業を主たる事業として株式会社RS Technologiesを設立	再生
2014年 2月	台湾に艾爾斯半導體股份有限公司(連結子会社)を設立	再生
2015年 3月	東京証券取引所マザーズに株式を上場	
2016年 9月	東京証券取引所市場第一部(東証一部)へ市場変更	
2018年 1月	中国プライムウェーハ製造メーカーである有研半導体材料有限公司(GRITEK)を連結子会社化	プライム
2018年 5月	株式会社ユニオンエレクトロニクスソリューションの100%株式を取得(日立パワーデバイスの特約店)	半•部
2018年 8月	山東有研半導体材料有限公司(GRITEKの連結子会社。山東GRITEK)を設立	プライム
2019年 1月	株式会社DG Technologies(DG)の100%株式を取得	半・部
2020年 2月	上海悠年半導体有限公司(上海ユニオン)を設立	半・部
2022年 4月	東証一部からプライム市場へ移行、指名報酬委員会(任意)を設置	
2022年 11月	GRITEKが上海証券取引所科創板市場へ上場	プライム
2023年 12月	「VRFB用の電解液製造事業を展開するLEシステムを連結子会社化	エネルギー
2024年 11月	中国厦門市に艾斯科技(厦门)有限公司(現 連結子会社)を設立	
2024年 12月	光学モジュール・車載カメラモジュール事業を展開する艾索精密部件(惠州)有限公司を連結子会社化	半・部

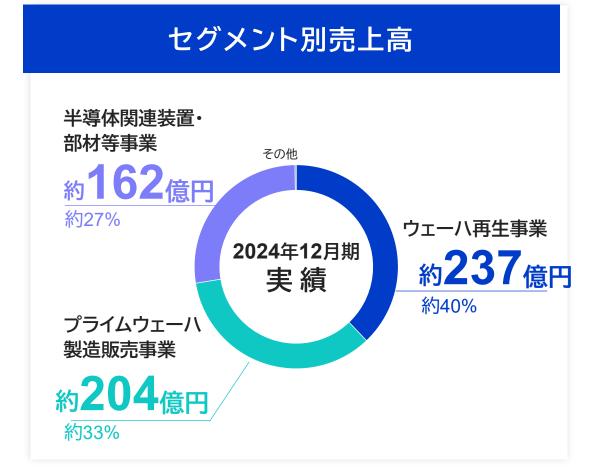
再生 ウェーハ再生事業関連 プライムウェーハ事業関連 半導体関連装置·部材等事業 エネルギー関連

現在のRS Technologies



- ・ウェーハ再生事業+プライムウェーハ事業の総合ウェーハメーカー
- ・半導体関連装置・部材等事業など事業領域を拡大
- ・ウェーハ再生事業はグローバルシェアNo1、プライムウェーハ事業では中国国内向けを中心に事業を展開

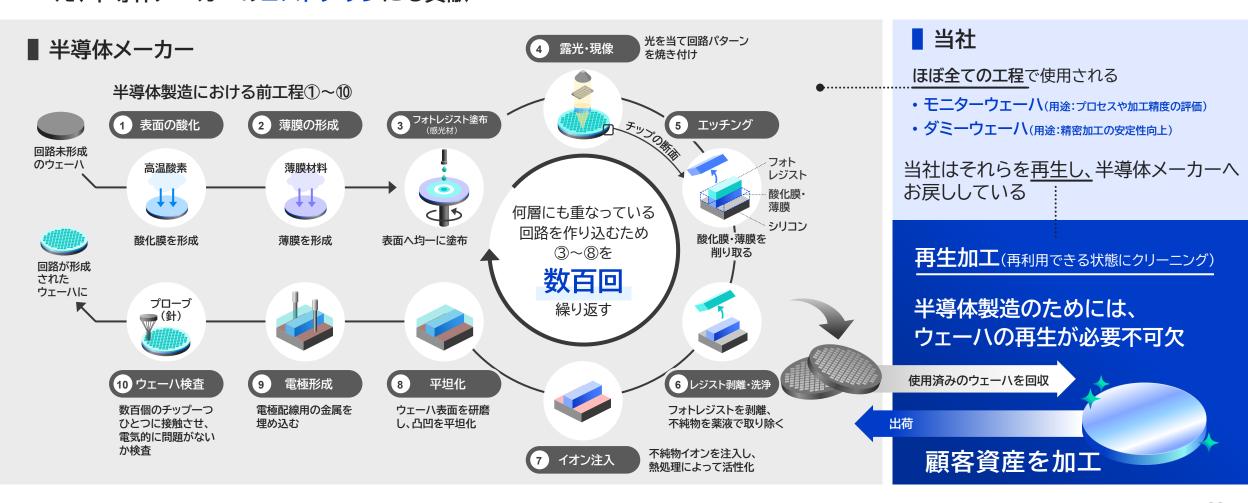




再生ウェーハとは



- ・再生ウェーハとは、主に半導体製造において使用されるテストウェーハを再生加工したウェーハのこと
- ・再生したウェーハは繰り返し使用されるが、当社独自技術では、10回以上のリサイクルも可能であり、環境負荷軽減に加え、半導体メーカーのコストダウンにも貢献



ウェーハ再生事業について



・再生ウェーハ業界におけるグローバルサプライヤーとして、継続的な業績拡大を実現

市場の 特徴

半導体業界の継続的な成長

世界の半導体市場規模は、2023年から2030年 にかけてCAGR:約10%で成長し、2030年には 1兆米ドルに達すると予測されている※1

※1出所:SEMIジャパン「Semiconductor Market Forecast」



景気変動に強い

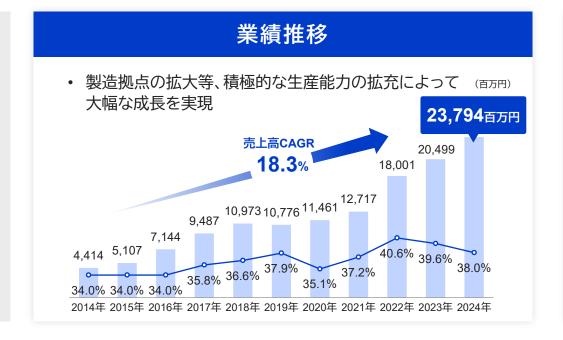
- 製造装置の立上げ等多用途に利用される
- 不況時に顧客のコスト意識が高まると、 再生ウェーハ投入量が増える

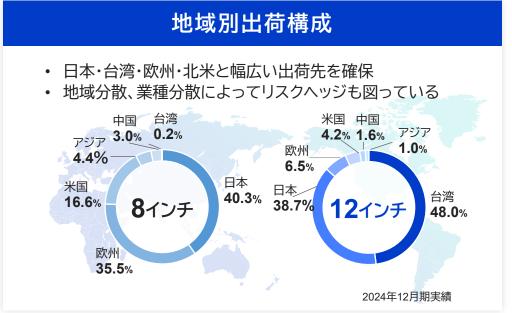
シリコンサイクルの影響を受けにくい



今後も継続的な 成長が見込める

実績





再生市場における当社のシェア



再生市場での当社のシェア拡大

■ 12インチ再生市場における当社シェア



RS Technologies

台湾の新設・三本木の増設により、生産能力が増加、現在のシェアは33%程度に上昇。

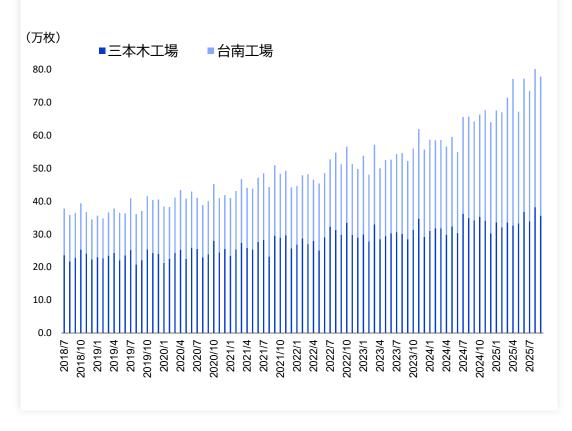
両工場の既存設備によるさらなる生産力のアップ、三本木の空工場利用、業務提携・M&A等の手法を用いて、シェアアップを目指す。

年	2015下期	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
生産能力 24万枚 28万枚30万枚34万枚40万枚42万枚46万枚55万枚59万枚63万枚										
シェア	24%	29%	30%	31%	33%	33%	33%	33%	33%	33%

SEMIデータに基づき弊社にて推計

三本木工場と台南工場の出荷推移

■ 三本木工場と台南工場の12インチウェーハ出荷枚数推移



当社再生の強み

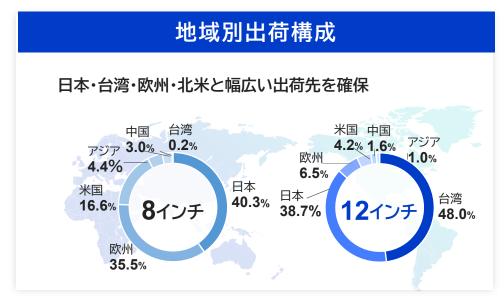




出荷先構成



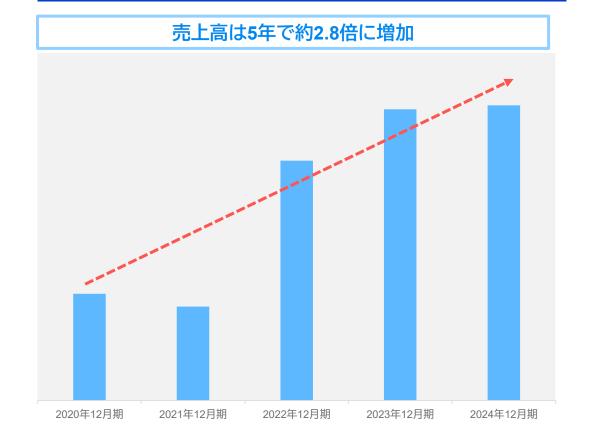
- 台南工場は、大手台湾ファウンドリメーカーの需要に対応し、三本木工場は、台湾以外の世界各国を対応
- ・ アプリケーションは、CMOS、ロジック、メモリ、パワーと分散し、リスクヘッジを図っている



12インチ地域別割合推移

	2020/12期	2021/12期	2022/12期	2023/12期	2024/12期
日本	32.6%	34.0%	35.4%	26.4%	38.7%
台湾	40.4%	47.0%	47.7%	53.2%	48.0%
米国	13.3%	4.5%	2.8%	4.9%	4.2%
欧州	6.1%	6.3%	7.4%	11.8%	6.5%
アジア	7.7%	8.0%	7.0%	4.0%	2.5%

RS台湾 主要顧客(大手台湾ファウンドリメーカー)売上高



ウェーハ再生事業の需要先:12インチ半導体"新"工場

- ・世界市場では、中欧米日等で12インチ半導体新工場建設プロジェクトが進行中
- ・当社は、日本、台湾及び中国への設備投資により、新たな再生ウェーハ需要へ対応



売上高構成



- ・ セグメント内再生ウェーハ、販売ウェーハの割合は、7:3程度が継続
- ・ 2024年は販売ウェーハの新規受注先獲得により、販売ウェーハの売上高が上昇

収益構造

ウェーハ再生事業 売上高

再生加工賃収入

(加工単価×出荷枚数)

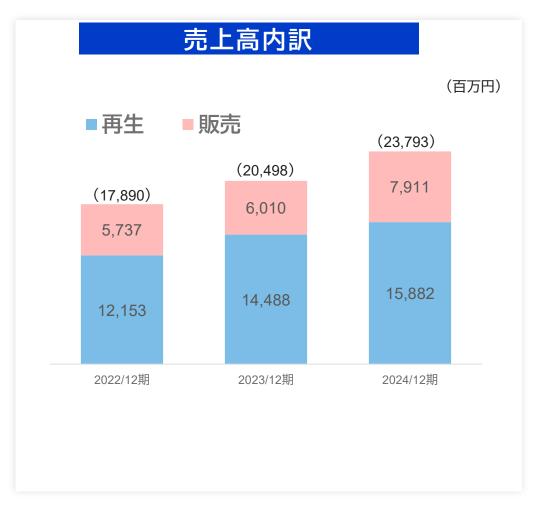
半導体工場から使用済みテストウェーハをお預かりし、 クリーニング(再生加工)を行い、同じ工場にお戻しする

販売ウェーハ売上高

(販売単価×販売枚数)

市場よりスペックアウトしたテストウェーハを買取り、RSにて磨き上げ、需要のある半導体工場に新品テストウェーハとして販売する

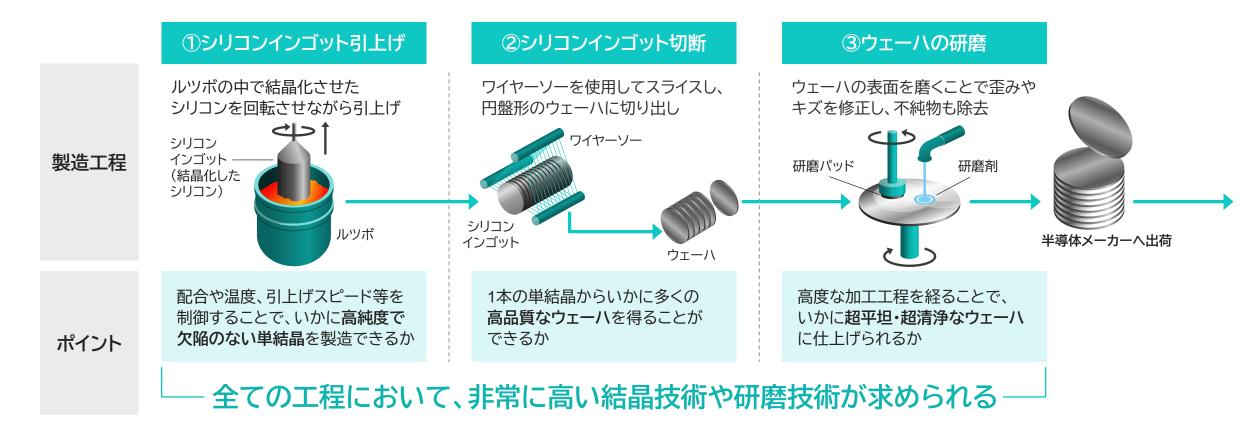
販売ウェーハ(新品テストウェーハ)使用後は、 RSTにて再生加工を行い、 再生ウェーハとして繰り返し使用される



プライムウェーハとは



- ・プライムウェーハとは、半導体の基板材料であるシリコンウェーハのこと
- ・イレブンナイン(純度99.99999999%)のシリコンを用いており、非常に高い平坦度のウェーハに加工する事業



マーケット

シリコンウェーハの市場は2兆円を超える規模であり、今後さらに規模拡大が進む

プライムウェーハビジネスへの進出について



・中国中央企業※1の有研科技集団有限公司(Grinm)と事業会社である有研半導体材料有限公司※2(Gritek)を設立



GRINM

有研科技集団有限公司 (Grinm) 1952年創立:中国の非鉄金属分野で最大の国有研究機関

約4,100名の従業員のうち、約2,000人の研究者が在籍

当社のプライムウェーハ事業



- ・2018年、中国の非鉄金属分野で最大の国有研究機関である有研科技集団有限公司(Grinm)と合弁し、有研半導体材料有限公司※(Gritek)を連結子会社とすることにより参入。中国山東省にフラッグシップ工場を竣工
- ・Gritekは2022 年、上海証券取引所科創板市場に上場した

Gritek

高い技術力

GRINMとの協業によって中国トップレベル の高品質を実現



コア事業とのビジネスシナジー

最終工程である研磨・洗浄・検査において、 再生ウェーハ事業で培ったノウハウを流用

の強み

市場優位性

GRINMグループの商流を活用することで、 中国国内での販売における優位性を獲得



出荷数の多いボリュームゾーン(ロー~ ミドルエンド)に狙いを定めて投資を実行

進捗

グローバル品質の量産ラインを確立



8 インチ

月産生産能力が18 万枚に到達

12

- フラッグシップ工場を竣工
- ・徳州市政府系ファンドとの合弁
- ・月産6万枚の生産能力

今後の 取組み



設備投資によって 生産能力を拡充



再生ウェーハ事業の顧客網 を活かして販促活動を強化

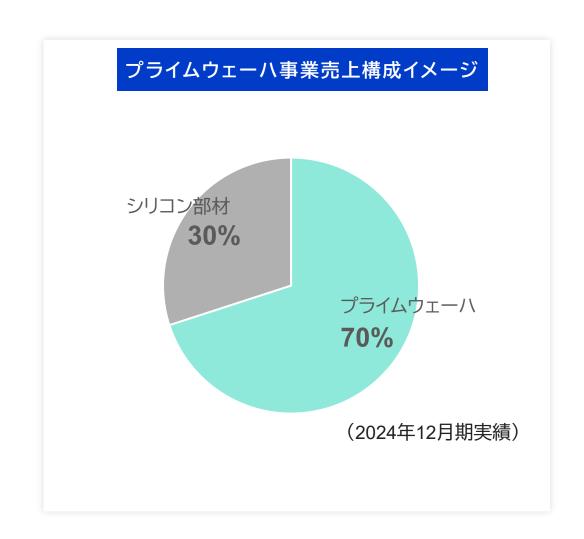


M&A等の活用によって グローバル市場を目指す

売上高構成

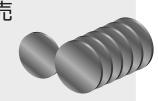


・ 中国の半導体市況の回復基調を背景に、2024年度から、プライムウェーハ比率が上昇



商品概要

■<u>プライムウェーハ 5、6、8インチ合計</u> ・中国国内のEpi HOUSEや半導体メーカーに販売



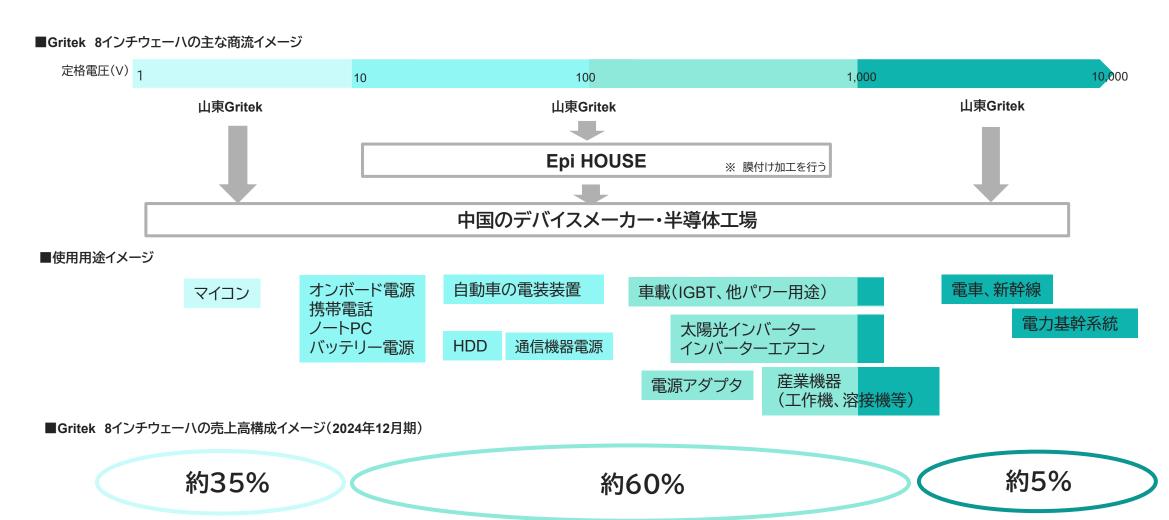
- ■シリコン部材(エッチング装置の消耗部材)
- ・グローバルの加工メーカーへ販売 (エンドユーザーはエッチング装置メーカーや半導体工場)



8インチプライムウェーハ商流と売上構成イメージ



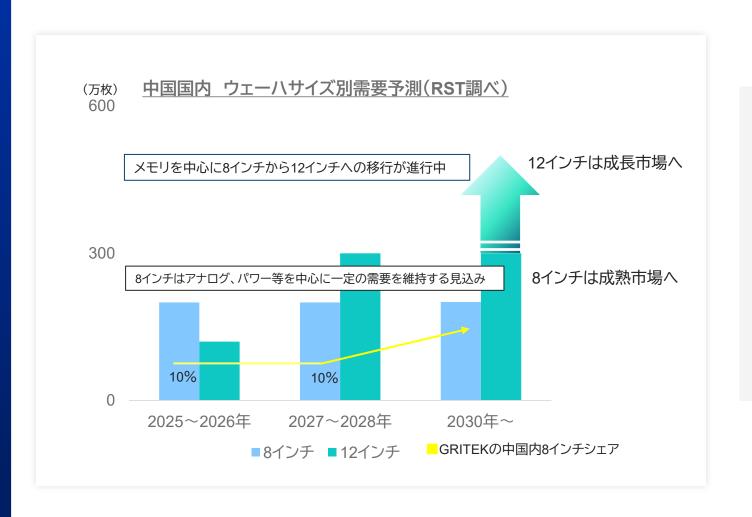
- ・ Gritekは、プライムウェーハ市場の中ではニッチな分野を強みとするため、高い利益率が継続
- ・ 中国政府の経済活性化に向けた取組みの1つである家電購入時の補助金を追い風に、パワー半導体需要は増加傾向



中国プライムウェーハ戦略(市場予測)



- ・ 中国の半導体市場において、2027年以降には12インチの需要が8インチの需要を上回ると予想
- ・ 8インチは引き続き底堅い需要に対応、12インチ事業は市場活況に合わせた設備投資を計画



【2028年までの戦略】

■12インチ

2027年の市場活況時に、SGRSは月産30万枚への増産を実施し、 中国12インチ市場にてシェア10%を目指す

8インチ

市場成長は鈍化傾向にあるものの、**GRITEKの強みであるパワー半** 導体向けのニッチ分野では底堅い需要を獲得

⇒2026年には月産30万枚への増強を実施し、フル稼働で生産予定

中国プライムウェーハ戦略(事業動向と重点施策)

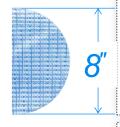


事業動向

GRITEK

ニッチ分野に特化し高収益経営を実現

-中国国内の8インチ全体の市場成長は鈍化傾向であるものの、 GRITEKの8インチパワー半導体向けは堅調に推移し、 生産能力増強後もフル操業を継続中



-中国国内の8インチ全体の市場縮小の影響を受け、 単価はゆるやかに低下傾向

SGRS

顧客からの認定取得を着実に進め、2027年量産出荷を見据える

- -SGRSは、GRITEKの技術移管により、 パワー半導体向け12インチウェーハの認証取得が先行して拡大
- -市場のボリュームゾーンである ポリッシュドウェーハの認証獲得も着実に進捗
- -市場活況前の現在、中国競合各社は、 過剰投資による莫大な損失を抱えながら運営の中、 SGRSは、損失を抑えながら研究開発、設備投資を推進中

重点施策

生産効率向上により高収益を維持

- -新商品の開発にも積極的に投資し競争力を強化
- -生産効率向上、生産管理の見直しにより、単価低下カバーし、 高水準の営業利益率を維持

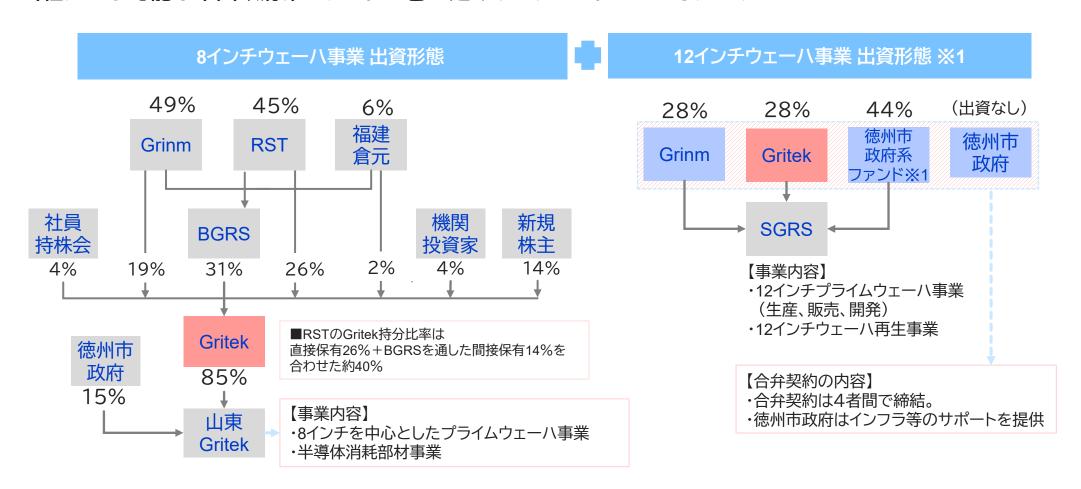
市場動向を見極めた投資計画により着実に生産枚数を拡大

- -GRITEKの技術力を移管したパワー半導体向けに加えて、 ボリュームゾーンであるポリッシュドウェーハ(最終用途メモリ等)を 中心に認証取得を進める
- -2027年には月産30万枚の量産出荷を見据え、 設備投資、人材確保を強化

プライムウェーハ事業への出資スキーム



- GRITEKは上海証券取引所科創板に上場(SHA: 688432)
- ・当社だから可能な中国政府系ファンドを巻き込みリスクコントロールしたモデル



※1 徳州滙達半導体股権投資基金パートナー企業

半導体関連装置・部材等事業について



・製造販売機能と商社機能を展開するセグメント

製造・販売機能

- ·株式会社DG Technologies(子会社)
- ・株式会社LEシステム(子会社)
- ·艾索精密部件(惠州)有限公司(RSPDH)(子会社)

·DG Technologies

シリコンや石英の精密加工技術を活かした 半導体製造装置向けの消耗部材を製造・販売

概要

事業主体

・LEシステム

バナジウムレドックスフロー電解液の製造・販売 蓄電事業を初めとしたエネルギーソリューション事業全般

・艾索精密部件(惠州)有限公司(RSPDH)

光学ピックアップモジュール・車載カメラモジュールの製造・販売



グローバルネットワークを活かし 販路の拡大 研究開発を継続し 製品の優位性を高める

競争力のある製品をグローバル展開していく

商社機能

- ・株式会社 RS Technologies
- ・株式会社ユニオンエレクトロニクスソリューション(子会社)

最新の製品を海外市場に向けて代理販売







レーザーダイオード(シャープ製)

超音波映像装置(日立製)

製品ラインナップの拡充

販売エリアの拡張

売上規模の拡大を図る

地域戦略

日本・北米・欧州

三本木工場(日本旗艦工場)が北米、欧州、日本等を中心にカバー

米中摩擦の影響を回避するため、米中間の取引は行わない戦略

中国

現時点でプライムウェーハ は中国国内を中心に販売



台湾

ファウンドリーの集積地である 台湾地域内は台南工場でカバー



ウェーハ再生事業:米国の政権交代による関税影響は軽微

取締役の体制



・ガバナンス体制強化のため2022年3月に監査等委員会設置会社に組織形態を変更

社内取締役



方 永義 代表取締役社長 1998年 永輝商事設立 2010年 当社設立社長就任(現任) DG Technologiesの代表取締役社長、 台湾、中国の子会社の董事長を兼任



取締役上席執行役員 製造部長 1991年 ラサ工業入社 2011年 当社入社 2017年 当社取締役就任(現任) DG Technologies取締役、 台湾、中国の董事を兼任



大澤 一生

取締役上席執行役員

2006年 永輝商事入社 2012年 当社入社 2023年 当社取締役就(現任) LEシステム代表取締役社長を兼任



取締役上席執行役員 経営管理本部・経営戦略本部部長 2020年 きらぼし銀行入行 2023年 当社入社 2024年 当社取締役就任(現任) 艾索精密部件(惠州)有限公司董事長を兼任

独立社外取締役

伊澤 太郎

1981年 凸版印刷入社 同社取締役、常務取締役を経て 2024年 当社取締役就任(現任)

金森 浩之 取締役監査等委員

1988年 監査法人朝日親和会計社社入所 2022年 当社取締役就任(現任) 金森公認会計士事務所所長、 みなと公認会計士共同事務所代表、 上場企業の社外取締役を兼任

清水 夏子 取締役監査等委員

2005年 弁護士登録 2022年 当社取締役就任(現任) 清水・新垣法律事務所開設共同弁護士、 上場企業の社外取締役を兼任

張 翠萍 取締役監査等委員

2004年 中国律師登録 2011年 外国法事務弁護士(中国法)登録 2024年 当社取締役就任(現任) 西村あさひ法律事務所・ 外国法共同事業パートナーを兼任

代表取締役 方永義の強み

・代表取締役社長である方永義が20年以上にわたって日本で培った知見と自身が持つネットワークを生かした

全世界への販売力・人脈力・提携力・資金力 が強み

・方永義の下にハイテクや金融など幅広い分野のプロフェッショナル人財が集結



方 永義 (ほう ながよし)

- ・1970年生まれ 中国福建省出身
- 城西国際大学院 経営学博士
- 1998年 永輝商事設立
- 2010年 当社設立社長就任(現任)
- 2014年 日本に帰化
- ■得意分野 M&A、業務提携
- ▶大切にしている心 為せば成る

補足

- 高校卒業後に来日。「半導体事業」の他、ファンドや貿易、ホテル、 IT事業、農業等様々な業界の投資を経験
- 「日本のものづくりは世界一」との信条の元、それを世界に広め ていくため、世界中を飛び回っている

Appendix

三本木工場(RS Technologies、ウェーハ再生事業)



- ・2011年1月 操業開始、2015年6月 最先端設備を導入した第8工場にて生産開始
- ・半導体市況の成長が加速する中、強まる需要に対応するために、第7工場への設備投資を決定
- ・第7工場での量産は、2027年度第1四半期に開始予定(投資予定総額15,142百万円)





台南工場(RSTW、ウェーハ再生事業)



- ·2015年12月、艾爾斯半導體股份有限公司(RSTW)台南工場生産開始
- ・2027年~、台南第2工場が稼働予定





社	名	艾爾斯半導體股份有限公司						
設	立	2015年12月						
製	品	12インチ再生ウェーハ						
生産能		12インチ : 月産27万枚 第2工場増産計画(月産):2027年5万枚、 2028年20万枚、2029年25万枚、2030年30万枚						
所 在 5	地	台湾台南市						
認	証	ISO9001、ISO14001						

徳州工場 (山東GRITEK、8インチプライムウェーハ事業)



- ・2018年8月、山東有研半導体材料有限公司(Gritekの連結子会社、山東Gritek)を設立
- ・2020年10月、新工場が竣工を迎え、プライムウェーハの新たな製造拠点として稼働開始





社 名	山東有研半導体材料有限公司
設 立	2020年10月
製 品	5,6,8インチプライムウェーハ
生産能力	5インチ : 月産5万枚 6インチ : 月産20万枚 8インチ : 月産18万枚
所 在 地	中国山東省徳州市
認 証	ISO9001、ISO14001

SGRS研究開発センター(SGRS、12インチプライムウェーハ事業)



- ・2020年3月、持分法適用子会社 山東有研RS半導体材料有限公司(SGRS)を設立
- ・2021年に月産1万枚の開発ラインを設置





社 名	山東有研RS半導体材料有限公司									
設 立	2020年3月									
製品	①12インチプライムウェーハ ②12インチ再生ウェーハ									
生産能力	①月産5万枚、開発ライン月産1万枚 ②月産5万枚									
所 在 地	中国山東省徳州市									

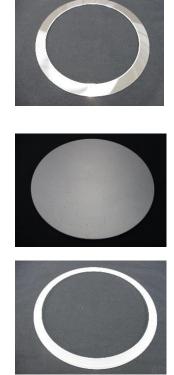
栗原工場·神栖工場(DG Technologies、半導体関連装置·部材等事業)



- ・2021年5月、宮城県に栗原工場を立ち上げ
- ・従来からの生産拠点である神栖工場と栗原工場(新設)の2拠点体制で、増加する受注に対応







社 :	名	株式会社DG Technologies
稼 働 開		2021年5月
製口	品	ドライエッチング装置向け 石英・シリコン製消耗部材
所 在	地	宮城県栗原市
認	証	ISO9001、ISO14001

社		名	株式会社DG Technologies	
設		立	1981年10月	
製		品	ドライエッチング装置向け 石英・シリコン製消耗部材	
所	在	地	茨城県神栖市	
認		証	ISO9001、ISO14001	RS TE

浪江工場(LEシステム、半導体関連装置・部材等事業)



- ・2023年12月、当社が旧LEシステムの電解液製造事業※1 を全面的に承継
 - ※1 旧LEシステムの基幹技術は日本で生まれた技術であり、株式会社INCJ(官民ファンド)の出資を含む多くの支援を受けてきた





社 名	株式会社LEシステム
設 立	2023年10月13日(事業承継日:2023年12月)
事業内容	バナジウムレドックスフロー電池の電解液製造
生産能力	年間約5,000㎡
所 在 地	福島県双葉郡浪江町(工場) 茨城県つくば市(事業所)

艾索精密部件(惠州)有限公司(RSPDH、半導体関連装置·部材等事業)



・2024年12月、M&Aにより光学ピックアップモジュール・車載カメラモジュールの製造販売事業を承継



業績推移



(百万円)	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
売上高	3,475	4,566	5,285	8,864	10,932	25,478	24,501	25,561	34,620	49,864	51,893	59,200
売上総利益	1,173	1,820	1,852	2,544	4,252	8,366	7,940	8,681	11,870	18,432	17,413	19,380
販管費	471	654	791	958	1,269	2,615	3,223	4,151	4,995	5,413	5,519	6,271
営業利益	703	1,166	1,061	1,585	2,982	5,751	4,717	4,530	6,874	13,018	11,894	13,108
経常利益	819	1,247	770	1,444	3,159	6,141	5,416	5,252	8,832	15,500	14,921	15,668
当期利益 (※1)	525	664	143	861	2,113	3,620	3,035	2,824	3,303	7,739	7,703	9,446
配当金(円) (※2)	-	-	_	10	5	10	15	20	25	35	30	35
設備投資	338	3,503	4,665	209	95	1,328	4,809	12,409	7,827	5,379	5,999	8,786
減価償却費	87	103	326	682	714	1,298	1,814	1,674	2,942	3,498	3,774	4,199
研究開発費	1	6	11	85	183	501	449	929	1,308	1,657	1,764	1,647
従業員数 (正社員)(人)	152	191	265	373	434	1,159	1,277	1,187	1,333	1,533	1,534	2,614

主要財務諸表



(Z .T.III)	2012/7	20147	20157	20167	20157	2010年	2010年	20207	20217	2022/	2022/	2024年
(百万円)	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
資産の部												
流動資産	1,811	2,759	3,732	5,348	7,388	26,074	32,760	32,626	45,804	90,470	96,409	124,894
現金及び預金	397	1,190	1,842	1,952	3,243	14,879	22,156	19,082	25,438	67,939	70,758	85,224
受取手形及び売掛金	681	696	795	2,531	2,916	6,958	6,047	6,321	9,517	11,651	12,673	23,417
商品及び製品	396	376	361	348	446	1,343	1,713	2,116	2,783	3,833	6,507	6,678
固定資産	508	4,064	5,845	5,333	4,843	10,516	15,873	26,124	33,206	37,084	44,256	57,252
有形固定資産	461	3,918	5,667	5,152	4,674	8,963	14,635	24,146	29,023	31,285	35,326	45,575
無形固定資産	19	15	29	23	19	1,099	732	527	417	270	266	689
投資その他資産	27	130	148	158	149	453	506	1,451	3,766	5,529	8,663	10,987
資産合計	2,320	6,823	9,577	10,682	12,231	36,591	48,634	58,750	79,010	127,554	140,666	182,146
負債の部												
流動負債	960	2,292	2,295	2,993	3,370	4,979	7,252	12,631	14,171	17,622	18,265	34,804
支払手形及び買掛金	138	151	186	283	398	1,554	1,614	2,871	4,317	6,466	5,174	8,302
有利子負債	136	827	1,216	1,538	1,276	976	1,730	1,522	3,020	4,694	3,355	8,754
固定負債	709	2,934	4,798	4,317	3,335	2,474	5,400	5,754	9,827	8,458	6,973	11,794
長期借入金	615	2,925	4,079	3,620	2,767	1,848	2,232	1,613	5,097	3,514	2,092	743
負債合計	1,670	5,227	7,093	7,310	6,705	7,453	12,652	18,385	23,999	26,081	25,238	46,598
純資産の部												
純資産	649	1,596	2,483	3,371	5,526	29,137	35,981	40,365	55,011	101,473	115,428	135,548
負債·純資産合計	2,320	6,823	9,577	10,682	12,231	36,591	48,634	58,750	79,010	127,554	140,666	182,146

セグメント別 業績推移

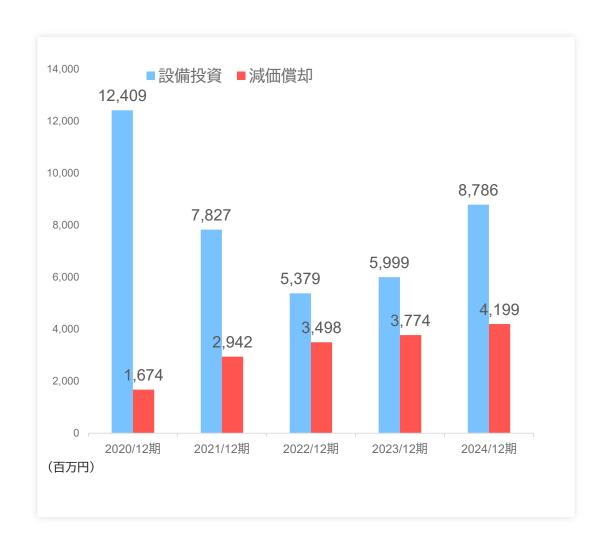


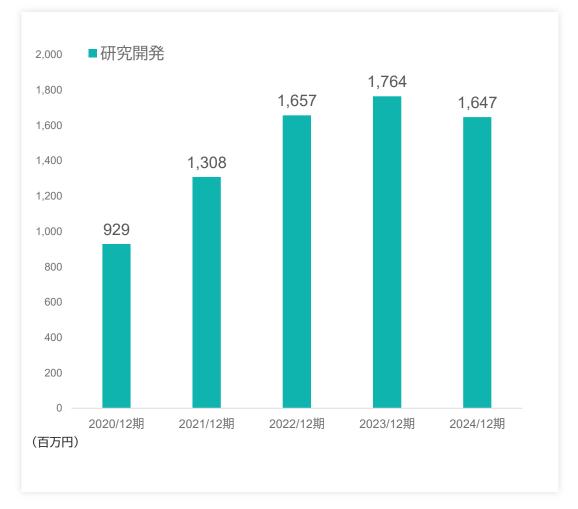
(百万円)	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
売上高												
ウェーハ再生事業	3,347	4,414	5,107	7,144	9,487	10,973	10,776	11,461	12,717	18,001	20,499	23,794
プライムウェーハ製造販売事業	_	_	_	_	_	11,918	10,058	8,755	14,780	22,752	18,736	20,443
半導体生産設備の買収・販売	_	_	_	1,654	1,393	2,918	4,047	6,272	8,450	11,265	14,057	16,283
その他、調整額	127	151	178	66	52	△331	△380	△927	△1,327	△2,154	△1,399	△1,320
セグメント利益												
ウェーハ再生事業	916	1,444	1,377	1,765	3,396	4,011	4,081	4,027	4,731	7,312	8,114	9,059
プライムウェーハ製造販売事業	_	_	_	_	_	2,048	1,503	1,041	2,539	5,995	3,742	4,743
半導体生産設備の買収・販売	_	_	_	230	130	366	171	211	382	914	882	884
その他、調整額	△214	△278	△316	△409	△543	△675	△1,038	△749	△778	△1,203	△844	△1,578
セグメント資産												
ウェーハ再生事業	1,337	5,040	6,987	5,657	8,120	9,150	10,336	11,698	14,302	18,530	21,833	26,163
プライムウェーハ製造販売事業	_	_	_	_	_	21,313	29,311	35,697	53,202	95,788	100,768	116,144
半導体生産設備の買収・販売	_	_	_	1,137	1,305	1,939	3,179	5,387	7,310	6,801	8,775	31,014
その他、調整額	982	1,783	2,589	3,887	2,805	4,315	5,806	5,968	4,243	6,435	9,290	8,823

研究開発費•設備投資



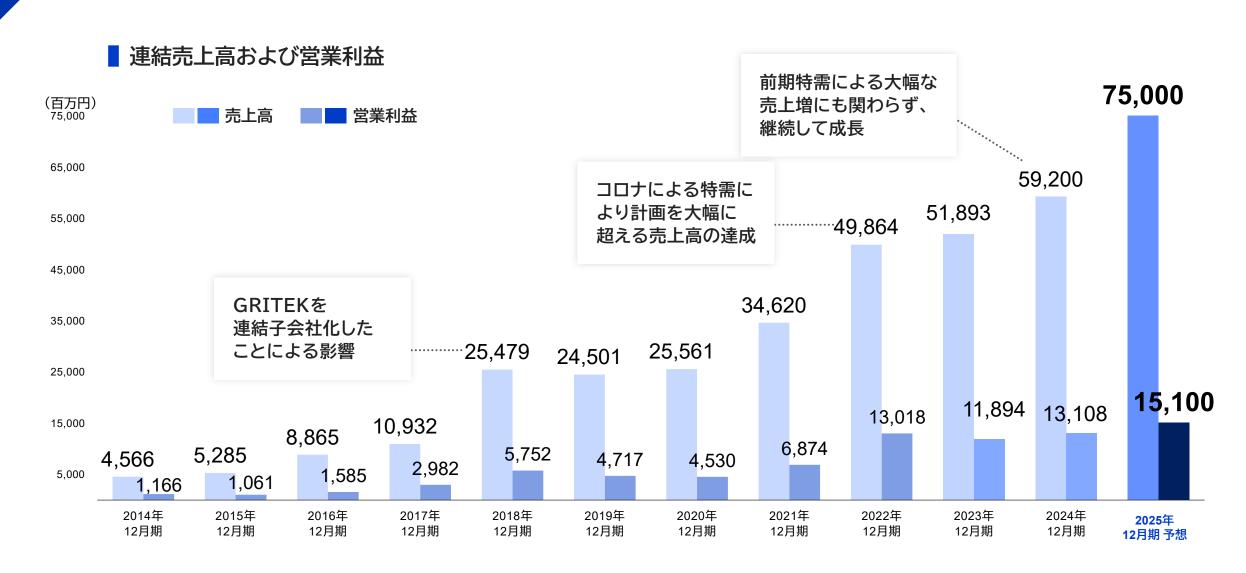
・更なる成長を目指し、継続的な設備投資、研究開発を継続





連結業績の推移





ご留意事項



当該資料に記載された内容は、一般的に認識されている経済情勢及び 当社が合理的と判断した一定の前提に基づいて作成されておりますが、 経営を取りまく様々な環境の変化により、予告なしに変更される可能性 がございます。

本発表において提供される資料ならびに情報の中には「見通し情報」が 含まれております。これらの情報は、現在における見込み、予測およびリ スクを伴う想定に基づくものであり、実際には異なる結果となる不確実 性を含んでおります。

今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合であっても、当社は本発表に含まれる「見通し情報」の更新・修正をおこなう義務を負うものではありません。